CLIPPEDIMAGE= JP401264230A

PAT-NO: JP401264230A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: October 20, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SATO, KEIICHI

TSUBOI, TOSHIHIRO

NISHIUMA, MASAHIKO

MIWA, TAKASHI

OTSUKA, KANJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

HITACHI VLSI ENG CORP

APPL-NO: JP63091481

APPL-DATE: April 15, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/52

US-CL-CURRENT: 257/784

### ABSTRACT:

PURPOSE: To absorb a stress sufficiently even when a coating thickness of an

adhesive on a bonding area is small and to prevent a substrate member from

being deformed and a semiconductor pellet from being damaged by a method

wherein many minute spaces are formed inside the adhesive used to attach the

semiconductor pellet to the substrate member.

CONSTITUTION: A wiring layer composed of a conductive metal such as copper or

the like is formed on a main face of a package substrate 4

which has been obtained by molding a plastic by using a metal mold or the like; after that, a lead pin 9 which has pierced the package substrate 4 protrudes in the rear direction and is formed. Then, a semiconductor pellet 2 is attached to the center of the main face of the package substrate 4 via an adhesive 3 in such a way that a face to form an integrated circuit is faced upward. The adhesive 3 is formed of, e.g., silicone rubber; many air bubbles 5 (minute spaces) are contained inside the adhesive 3. As a bonding operation of the pellet by using this adhesive 3, the silicone rubber, in a molten state, containing the air bubbles 5 whose dispersion density is uniform per unit volume is dropped in advance; the semiconductor pellet 2 is in close contact with this silicone rubber; after that, this assembly is heated at a prescribed temperature for several hours; the semiconductor pellet 2 is bonded.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-264230

(43) Date of publication of application: 20.10.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/52

(21)Application number: 63-091481

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI VLSI ENG CORP

(22)Date of filing:

15.04.1988

(72)Inventor: SATO KEIICHI

TSUBOI TOSHIHIRO

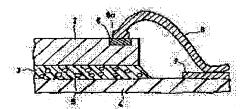
**NISHIUMA MASAHIKO** 

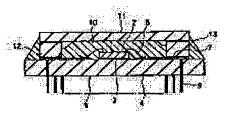
MIWA TAKASHI **OTSUKA KANJI** 

## (54) SEMICONDUCTOR DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To absorb a stress sufficiently even when a coating thickness of an adhesive on a bonding area is small and to prevent a substrate member from being deformed and a semiconductor pellet from being damaged by a method wherein many minute spaces are formed inside the adhesive used to attach the semiconductor pellet to the substrate member. CONSTITUTION: A wiring layer composed of a conductive metal such as copper or the like is formed on a main face of a package substrate 4 which has been obtained by molding a plastic by using a metal mold or the like; after that, a lead pin 9 which has pierced the package substrate 4 protrudes in the rear direction and is formed. Then, a semiconductor pellet 2 is attached to the center of the main face of the package substrate 4 via an adhesive 3 in such a way that a face to form an integrated circuit is faced upward. The adhesive 3 is formed of, e.g., silicone rubber: many air bubbles 5 (minute spaces) are





contained inside the adhesive 3. As a bonding operation of the pellet by using this adhesive 3, the silicone rubber, in a molten state, containing the air bubbles 5 whose dispersion density is uniform per unit volume is dropped in advance; the semiconductor pellet 2 is in close contact with this silicone rubber, after that, this assembly is heated at a prescribed temperature for several hours; the semiconductor pellet 2 is bonded.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### 平1-264230 ② 公開特許公報(A)

@Int. CI. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月20日

H 01 L 21/52

E-8728-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称 半導体装置

> 创特 昭63-91481

昭63(1988) 4月15日 22出

東京都小平市上水本町1448番地 日立超エル・エス・アイ

エンジニアリング株式会社内

東京都小平市上水本町1448番地 日立超エル・エス・アイ 四発 宏

エンジニアリング株式会社内

の出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 6 番地

日立超エル・エス・ア イエンジニアリング株

東京都小平市上水本町1448番地

式会社。

弁理士 小川 勝男 外1名 四代 理 人

最終頁に続く

の出 類 人

- 1. 発明の名称
- 半導体装置 2. 特許請求の範囲
  - 1. 主面に集積回路の形成された半導体ペレット かその裏面側において接着材を介して実装部材 に装着された半導体装置であって、当該接着材で 中に多数の微小空間を形成したことを特徴とす る半導体装置。
  - 2. 上記微小空間が、気体を充填した粒状のフィ ラーを混入することにより形成されていること を特徴とする請求項1記載の半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置、特に半導体ペレットを パッケージ番板あるいはタブに対して樹脂系の接 碧材を介して実装する際に有効な技術に関する。 〔從来の技術〕

この種の技術について記載されている例として は、昭和80年6月1日、越町出版株式会社発行、 「超LSIデクノロジー」P592~P59lが

上記文献においては、エポキシ世脂あるいはポ リイミド樹脂に銀等を添加した、いわゆる銀ペー ストを用いたペレットポンディング技術が説明さ れている。

また、上記の材料以外にもシリコーンゴム等を 接着材として用いることが注目されている。

このような、樹脂系の接着材は、半導体装置の プリント基板実装後において、プリント基板の変 形に伴い、パッケージ基板に加わる変形力を吸収 し、ペレットの損傷を防ぐ効果が期待されている。

また、ワイヤボンディング時等におけるポンデ ィングツールによる半導体ペレット主面への押圧 力を吸収し、ベレット内の応力により集積回路が 破壊されることを防止する効果も期待されている。 (発明が解決しようとする課題)

ところが、上記樹脂による応力吸収は、押圧力 に対して樹脂自体の体験は変化せずに樹脂の変形 によってのみ実現される。

and the second second

(i, a,,:

本発明は、上記課題に着目してなされたものであり、その目的は、接着材としての樹脂の応力吸収効率を高め、信頼性の高い半導体装置を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

来 1 図は本発明の一実施例である半導体装置に おける半導体ペレットの実装部分を示す断面図、 第 2 図は本実施例の半導体装置を示す全体断面図 である。

本実施例の半導体装置」は、いわゆるピン・グリッド・アレイ(PGA)形のパッケージ構造を ・ 在している。

半球体装置しは、その主面に半球体ペレット 2 が接着材 3 を介して装着された構造を有している。 かかる構造の半球体装置しは、たとえば以下のよ うにして得ることができる。

まず、プラスチックを金型等により成形して得られたパッケージ基板4の主面上に興客の事業金 第で配換層を形成した後、核パッケージ基板4を 買通させるようにしてリードピン9を裏面方向に 実出形成する。このとき該リードピン9と上配配 深高とはそれぞれ電気的に導通された状態となる。

次に、半導体ベレット2を、その集換問點形成 版が上面となるようにして上記ペッケージ基板 4 の主面中央に接着材 3 を介して装着する。

The state of the s

数は、本明細費の記述および盛付図細から明らか になるであろう。

(課題を解決するための手段)

本類において明示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、概ね次の通りである。

すなわち、半導体ペレットを基板部封に装みするための接着材中に多数の微小空間を形成した機 造とするものである。

### (作用)

上記した手段によれば、接着材に知わる応力が 接着材中の微小空間を圧縮する方向に作用するため、半球体ベレットの中央部直下の樹脂部分においても応力による圧縮変形が可能となり、半導体ベレットのように接着面積に対して接着材の塗布 厚が小さい場合にも応力吸収が効率的に行なわれ、 発援部材の変形および半導体ベレットの破損を防止して信頼性の高い半導体要選を提供することが できる。

(実施例1)

ここで、本実施例に用いられる接着材3は、たとえばシリコーンゴムで形成されており、接着材3は、3の内部には多数の気泡5(微小空間)が含育された構造となっている。このような接着材3を用いたベレットの装着としては、予め単位体積あたりに均一な分散密度の気泡5を含有した溶験状態のシリコーンゴムを滴下し、このシリコーンゴムを流下し、このシリコーンゴムと流下し、このシリコーンゴム上に上記半坪はベレット2を密着させた後、所定温度で数時間加熱することによって半坪はベレット2の接着を行なうものである。

このような半導体ペレット2の接着断所状態を 示すのが第2回である。

ここで、一般に接着材 3 を構成するシリコーンゴム等の粘性液体において、核液体の粘度を n 、 窓底を p = 1 として、この粘性液体中における粘度 n 、 密度 p 、 半径 a で示される気制 5 に加わる抵抗力やは次の式で示される。

W=6πηαν (2η+3η'/3η+3η') 上式において、νは気ね5の施体中における上 気速度である。この気ね5が空気の気ねである場

DOMESTIC OF THE SECOND OF THE SECOND

\_\_\_\_\_\_

合には、n'=0、 $\rho'=0$ となるので、上式は、W=4 R n a V  $\geq$   $\Delta$  a

この抵抗力Wが浮力とつり合うことにより粘性 流体中に気泡 5 が留置された状態となるから、次 の式が成り立つ。

 $4/3\pi a^2$  ( $\rho-\rho'$ )  $g=4\pi\eta a v$  これを v についてまとめると、 $\rho'=0$  の状態では、

v = a ° ρg / (3η)

となる。ここで、シリコーンゴムの粘度をカ=5000CP、密度 P=1とすると、aの嬢によってそれぞれ下記のような上昇速度となる。すなわち。

a = 1 0 μ m のとき v = 2 4 0 μ m / H R

a = 5 μ m のとき v = 6 0 μ m / H R

a = 2 μ m のとき v = 9 μ m / H R

一般に半導体ベレット 2 の装着後におけるシリコーンゴムの歯布厚は 2 0 μ m 前後であるため、ペレット装着後のシリコーンゴムの加熱時間を 1

時間以下で管理した場合、気担5 の半径は a = 2

ッド 6、 ワイヤ 8、 配線暦 7 を介してリードビン 9 と 疎通状態となり、 電源電圧の印加および信号 入出力が可能な状態となる。

次に、半写体ベレット2の周囲に取付けられた 枠状のダム12の内方にポリイミド系のゲル状態 助10がポッティングされ、半導体ベレット2の 回路形成面への水分の侵入等が防止される。さら に、ポッティングされた樹脂10の上方に板状ッケ キャップ11が製蔵・接着された後、当該パッケ 一ジ 蒸板4、ダム12、およびキャップ11の名 部材の接合部分を覆うようにしてシリコーンゴム 第の財止材13が独布されて内部を気密状態とす る。なお、ここでは對止材13として用いられる 對止用のシリコーンゴムには気泡5を混入させる 必要はない。

このようにして製作した上配半導体数度はブリント基板に実致して使用するが、ブリント基板に外力が加わり、変形するとリードピン 9 を介して上配半導体装置に大きな変形力が加わる。ブリント基板からリードピン 9 を介してパッケージ 基板

μm以下とすることが望ましい。

以上のようにして、ワイヤ8の一端が半導体ペレット2のパッド6に接合された後、当該ワイヤ8はループを描くようにして張設され、他端頭をパッケージ系板4上の所定の配線層7上に超音波援動の印加によって接合される。これによって半導体ペレット2の表面に形成された集放回路がパ

4に伝えられた変形力は接着材3に達する。本実施例によれば、上記のようにバッケージ基版4から接着材3に伝えられた変形力は、接着材3の内部に配置された気泡5を圧縮するように作用する。このため、半導体ベレット中央直下位置における接着材3においても、気泡5を圧縮して接着材3か効布方向に変形された状態となり、半導体ベレット2の直下位置における内部応力も頻率的に接着材3中に吸収される。

このため、プリント基板の変形に伴い、バッケージ基板に加わる変形力による半導体ベレット 2 の損傷が効果的に防止できる。

### (実施例2)

第3回は本発明の他の実施例である半導体炎型における半導体ベレット2の実装部分を示す断面図である。

本実施例においては、接着材 3 中における気态 の形成構造が異なる。すなわち本実施例 2 によれ ば、接着材 3 中に外皮体 2 0 により気体 2 1 を封 入密閉した中空粒状のフィラー 2 2 を経入するこ

### 特開平1-264230(4)

とにより間成されている。このようなフィラー2 2は、たとえば牧性の合成世脂で外皮体20を初成し、この内部に気体21として空気を封入密閉したものである。接着材3中に混入するフィラー22の数を増減させることにより、接着材3中の観気氾濫の額整が容易となり、接着材3の材質に対応して必要な応力吸収率を得ることができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を造脱しない範囲で極々変更可能であることはいうまでもない。

たとえば、接着材3としてはシリコーンゴムを 用いた場合について説明したが、他の樹脂系の接 様材3であってもよい。さらに当該接着材3中に は、無電導効率を高めるために金属等のフィラー を混入したものであってもよい。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその利用分野である、いわゆるピン・ グリッド・アレイ形のパッケージ形式を有する半

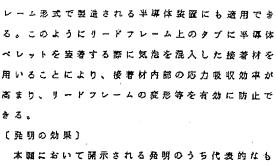
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である半導体装置に おける半導体ベレットの実装部分を示す断面図、 第2図は本実施例の半導体装置を示す全体断面図、

第3図は本発明の他の実施例である半導体装置 における半導体ベレットの実装部分を示す断面図 である。

1・・・半導体装置、2・・・半導体ペレット、3・・・接着材、4・・・パッケージ基板、5・・・気急、6・・・パッド、7・・・配線層、8・・・ワイヤ、8 a・・・ボンディングボール、9・・・リードピン、10・・・樹脂(ボッティング樹脂)、11・・・キャップ、12・・・ダム、13・・・対止材、20・・・外皮体、21・・・気体(針止気体)、22・・・フィラー。

代理人 弁理士 小 川 縣



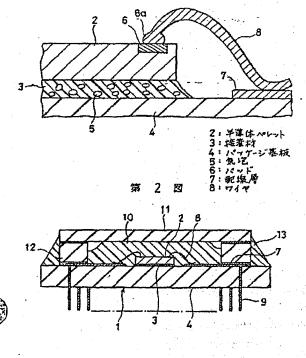
導体装置に適用した場合について説明したが、こ

れに限定されるものではなく、たとえばリードフ

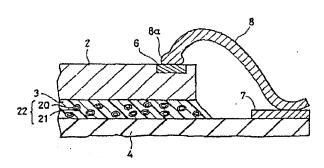
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

すなわち、半導体ベレットを基板部材に装着するための接着材中に気泡を混入した機遇とすることにより、接着材に加わる応力が接着材中の気泡を圧縮する方向に作用するため、接着材の盛布厚が小さい場合にも応力吸収が効率的に行なわれ、 基板部材の変形および半導体ベレットの破損を防止して信頼性の高い半導体装置を提供することができる。

### 937 1 SV7



第 3 図



第1頁の続き

②発 明 者 西 馬 雅 彦 東京都小平市上水本町1448番地 日立超エル・エス・アイエンジニアリング株式会社内

③発 明 者 三 輪 孝 志 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内

②発 明 者 大 塚 寛 治 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内